

キヤノンアネルバ株式会社

CANON ANELVA CORPORATION

2024年4月ご入会

URL <https://anelva.canon/>

会社情報

会員代表者：薬師神 弘士

設立年月日：1967年10月21日

本社

〒215-8550

神奈川県川崎市麻生区栗木 2-5-1

TEL：044-980-5111（代表）

Email：marketing@mail.canon



本社 栗木事業所

事業内容

キヤノンアネルバは 1967 年の創立以来今日まで長年培った真空技術や成膜加工技術により、半導体デバイス、磁気デバイス、電子デバイス向けの真空薄膜製造装置やコンポーネント製品の開発・製造・販売・サービス事業を展開しております。

「真空技術で未来を拓く」をテーマに、高付加価値製品をお客様へ提供し、市場の発展に貢献してまいりました。現在はキヤノンインダストリアルグループの一員として、グローバルなグループネットワークを活かし、お客様に寄り添った事業展開を目指しております。

お客様から信頼され、お客様に満足をお届けできるよう、日々精進してまいります。

製品紹介

磁気デバイス製造装置

◆NC7900 磁気ヘッド用スパッタリング装置

トンネル磁気抵抗効果を利用した TMR ヘッド用のスパッタリング装置です。ナノレベルの膜厚制御と優れた膜厚分布を実現するマグネトロンカソードを搭載しています。MRAM や TMR センサーの生産にも使用されています。

◆HC7300 磁気ヘッド用成膜加工装置

磁気ヘッドの各プロセスを一挙に集約。PVD と IBE モジュールを搭載し成膜から加工まで真空一貫で生産可能です。

◆ML3000 シリーズ 磁気ディスク用スパッタリング装置

磁気ディスクを高スループットで生産可能なスパッタリング装置です。柔軟な装置構成が可能であり、次世代の記録媒体の開発から生産まで対応します。

